IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Viatcheslaw Safarov

Serial No:

Art Unit:

Filing Date:

Title:

SPIN DETECTION MAGNETIC MEMORY

Priority Application: Country: France; No.: 02/16844; Filing Date: December 27, 2002

PCT Application: No.: PCT/FR2003/003863 Filing Date: December 22, 2003

June 24, 2005

Attorney's Docket No.: RAN206CP

CLAIM OF PRIORITY

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

Sir:

Pursuant to Title 35, United States Code, Section 119 (1952), the undersigned hereby claims the benefit of the filing date of a prior foreign patent application forming a basis of the U.S. application.:

Country:

FRANCE

Application No.: 02/16844

Date of Filing:

December 27, 2002

Respectfully submitted, Viatcheslav Safarov You Manuer

By:

Horst M. Kasper, his attorney, 13 Forest Drive, Warren, N.J. 07059 Tel.:(908)757-2839 Fax:(908)668-5262

Reg. No. 28559; Docket No.: RAN206

^{*%}ptn:pctnat:2(RAN206(June 27, 2005(am



Rec'd PCT/PTO 27 JUN 2005 PC R 03/03863

REC'D 1 4 MAY 2004

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le _____3 Q AVR. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT National de La propriete Industrielle SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTI CERTIFICAT D'UTILITÉ

N° 11354*02

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



DENNINE DECOMMENT	Reserve a TINE			lir lisiblement à l'encre noire	D8 540 @ W / 0108
REMISE DEPICEDEC 2002			NOM ET ADRESS	E DU DEMANDEUR OU DU MAN	DATAIRE
13 INPLMARSEILLE			À QUI LA CORF	RESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRE	ESSÉE
0216844		A	" RENAUD-GOUD	Conseil	0
N° D'ENREGISTREMENT		diet.	5, rue de Montigr	nγ	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			13100 AIX-EN-P	ROVENCE	
DATE DE DÉPÔT ATTE			·		
PAR L'INPI	2 7 UEG. 2	002			
Vos références pour ce dossier		•	Ó .		_
(facultatif) F0	1085				ц
Confirmation	d'un dépôt par télécopie	N° attribué par	l'INPI à la télécopie		
2 NATURE D	E LA DEMANDE	W. T. COVATA LAW T. C. S. VITTLE BOOK TO COME S. D. VI.	4 cases suivantes		500000000000000000000000000000000000000
Demande o		X			
	de certificat d'utilité		•		
		+			
Demande d	livisionnaire				
	Demande de brevet initiale	No.		Date	
	mande de certificat d'utilité iniliale	IN THE STATE OF TH		Date LIIII	
	ition d'une demande de péen Demande de brevet initiale		•		
	······································	N _o		Date LILIII	
TITRE DE	L'INVENTION (200 caractères o	u espaces maximum)	•		
MEMOID	E MAGNETIQUE A DETEC	TION DE ORIN	ı	• .	
MEMOR	E WAGNETIQUE A DETEC	HON DE SPIN	•	•	
·			•		
			•	•	
			•		
DÉCLARAT	ION DE PRIORITÉ	Pays ou organisatio	n		
	TION DE PRIORITÉ	Pays ou organisatio		N°	
	TION DE PRIORITÉ TE DU BÉNÉFICE DE	Date		N°	
OU REQUÊ		Date 1 1 Pays ou organisatio	<u> </u>		
OU REQUÊ LA DATE D	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE	Date	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N₀ N°	
OU REQUÊ LA DATE D	TE DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation Date	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N°	
OU REQUÊ LA DATE D	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE	Date		N _o	
OU REQUÊ LA DATE D DEMANDE	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE : ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	n n n l l l l tres priorités, cochez	N°	Suite»
OU REQUÊ LA DATE D DEMANDE	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez	N _o	Suite»
OU REQUÊ LA DATE D DEMANDE SI-DEMANDE Nom	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez (une des 2 cases)	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	n h tres priorités, cochez	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÊ LA DATE D DEMANDE SI-DEMANDE Nom	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE : ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÊ LA DATE D DEMANDE SI-DEMANDE Nom	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez (une des 2 cases)	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	n h tres priorités, cochez	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE SI-DEMANDE Nom ou dénomin	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE L'ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) nation sociale	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisation Date S'il y a d'au LXI Personne m UNIVERSITE DE	tres priorités, cochez	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÊ LA DATE D DEMANDE S. DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE L'ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) nation sociale	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez orales LA MEDITERRANEE	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au X Personne m UNIVERSITE DE	tres priorités, cochez orales LA MEDITERRANEE	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au X Personne m UNIVERSITE DE ETABLISSEMEN 1 9 1 3 1 8 4 8 0 3 Z	tres priorités, cochez lorales LA MEDITERRANEE T PUBLIC 1315 J	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au X Personne m UNIVERSITE DE	tres priorités, cochez lorales LA MEDITERRANEE T PUBLIC 1315 J	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N Domicile ou	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez (une des 2 cases)) ation sociale IQUE Rue	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au X Personne m UNIVERSITE DE ETABLISSEMEN 1 9 1 3 1 8 4 8 0 3 Z 58, BD CHARLES	tres priorités, cochez orale LA MEDITERRANEE IT PUBLIC 1315 J S LIVON	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Rersonne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale ique Rue Code postal et ville	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez orale LA MEDITERRANEE IT PUBLIC 1315 J S LIVON	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Rersonne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N Domicile ou ziège	TE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez (une des 2 cases)) ation sociale IQUE Rue	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez orale LA MEDITERRANEE IT PUBLIC 1315 J S LIVON	N° N° la case et utilisez l'imprimé «S Rersonne:physique	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N Domicile ou siège	ETE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale ique AF Rue Code postal et ville Pays	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez lorale LA MEDITERRANEE T PUBLIC 13 15 J S LIVON RSEILLE cedex 7	N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne physique =	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N Domicile ou siège Nationalité N° de téléph	ETE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale que AF Rue Code postal et ville Pays	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au	tres priorités, cochez orale LA MEDITERRANEE IT PUBLIC 1315 J S LIVON	N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne physique =	Suite»
OU REQUÉ LA DATE D DEMANDE Nom ou dénomin Prénoms Forme juridi N° SIREN Code APE-N Domicile ou siège Nationalité N° de téléph	ETE DU BÉNÉFICE DE DE DÉPÔT D'UNE ANTÉRIEURE FRANÇAISE UR (Cochez l'une des 2 cases) ation sociale ique AF Rue Code postal et ville Pays	Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date Pays ou organisatio Date S'il y a d'au X Personne m UNIVERSITE DE ETABLISSEMEN 1 9 1 3 1 8 4 8 0 3 Z 58, BD CHARLES 1 3 2 8 4 MAI FRANCE FRANCE	tres priorités, cochez lorale LA MEDITERRANES T PUBLIC 1315 J S LIVON RSEILLE cedex 7 N° de télécopie	N° la case et utilisez l'imprimé «S Personne physique =	



26 bis, rue de Soint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 02 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



requête en délivrance page 1/2

			Cat imprimá act à ro-	u amiin linikka	-/-	
REMISE DECPREES	DEC Réservé à l'INPI	XF :	Cet imprimé est à ren	ipiir lisiblei	ment à l'encre noire	DB 540 @ W / 010
13 INE	13 INDI MADEEU I E		À OUI LA COI	RRESPONI	MANDEUR OU DU MA DANCE DOIT ÊTRE AD	NDATAIRE
ueu		.0	" RENAUD-GOU			RESSEE
N° D'ENREGISTREMEN		<u></u>	5, rue de Monti		\$1 1	
NATIONAL ATTRIBUÉ PA	IR L'INPI		13100 AIX-EN-	PROVE	NCE	
DATE DE DÉPÔT ATTRIE	DUÉE					
PAR L'INPI	proper majerne a minima of the former & Juliane	C and an artist prevalent pro-				
(facultatif) F01	pour ce dossier 085		•			a
		local .		S 400 P2-	water and the contract	
The second secon	un dépôt par télécopie	N° attribué pa	r l'INPI à la télécopie	-7		
A THE PROPERTY OF THE PARTY OF		College (Cristian	ielogge annamige			
Demande de	brevet	H	THE PARTY OF THE P	Last do the second		
Demande de	certificat d'utilité				•	
Demande dit	risionnaire	П				·
	Demande de brevet initiale	N°		_ 1		
		1		Date		
	ande de certificat d'utilité initiale	No.		Date		_i
	on d'une demande de éen <i>Demande de brevet inittale</i>					
		N _o		Date		
	INVENTION (200 caractères o	l espaces maximum)				
MEMOIRE	MAGNETIQUE A DETEC	TION DE SDIN				
		. TON BE GI IN				
	}					
E DÉCLARATION		T = -7'				
	ON DE PRIORITÉ	Pays'ou organisation	n	***		
ou requêt	e du Bénéfice de			Ио		
LA DATE DE	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisatio		810		
DEMANDE A	ntérieure française			No		
		Pays ou organisatio	n l	No		
		X Personnen	tres priorités, coche	10.10	The state of the s	«Suite»
Nom	E DENVANDEUR (Coche allumuras 2 gasee)		THE WAY THE PARTY OF THE PARTY	of the market was a re-	inerphysique si i.	
ou dénomination sociale		UNIVERSITE DE	LA MEDITERRANE	E	1000	- Danie Processing
Prénoms						
Forme juridique		FTADILOGE		·· <u> </u>		
Nº SIREN		ETABLISSEMEN				
Code APE-NAF		11 9 11 3 1 1 8 14	13151			
		[8 ₁ 0 ₁ 3 ₁ Z] 58, BD CHARLES	21.0/001			
Domicile	Rue	OU, DE CHARLES	2 LIVUN			
ou siège	Code postal et ville	11 .3 .2 .8 . 4 : 844	DOEILLE codour			
Siege	Pays	11:3:2:8:4: MAI FRANCE	VACILLE CEGEX /			
Nationalité		FRANCE				
N° de téléphone (facultatif)			N° de télécopi	e (facilies	·n	
Adresse électronique (facultatif)		······································	14 do telecopi	- Ouculas	1)	





BREVET D'INVENTON CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE OF RECEDE C 2002 DATE 13 INPI MARSEILLE			
N° D'ENREGISTREMENT 021684 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			
Vos références pour ce dossier : (facultatif)	DB 540 @ W / DIO		
MANDATAIRE (silvallei)			
Nom	RENAUD-GOUD		
Prénom .	THIERRY		
Cabinet ou Société	RENAUD-GOUD CONSEIL		
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Rue	5, RUE DE MONTIGNY		
Code postal et ville	[1 13 10 10 10 AIX-EN-PROVENCE		
Pays			
N° de téléphone (facultatif)	04 42 96 08 12		
N° de télécopie (facultatif)	04 42 63 09 81		
Adresse électronique (facultatif)			
72 INVENTEUR (S)	Les inventeurs sont necessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	Oui Non: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)		
RAPPORT DE RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation):		
Établissement immédia ou établissement différé	t X		
Paiement échelonné de la redevance (क deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Cui Non		
DES SEDERANCES	Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
Si vers avez utilisé l'imprimé «Suite», andigues la sample de pages jointes	1		
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI MA		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



Brevet d'invention Certificat d'utilité

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE OF FECED (DATE 13 INPI	Résorvé à MNPI EC 2002 MARSEILLE			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIEUÉ PAI		4	DB 540 @ W / 01	
Vos références pour ce dossier : (fac:!taiif)		F01085	No 340 G.A.\mathbb{M}	
IG WANDATAIN	E (s'll y a lleu)			
Nom		RENAUD-GOUD		
Prénom		THIERRY		
Cabinet ou So	ociété	RENAUD-GOUD CONSEIL		
N °de pouvoir de lien contra	permanent et/ou ctuel		·	
Adresse	Rue	5, RUE DE MONTIGNY		
Auresse	Code postal et ville	[1_13 0 0 0 AIX-EN-PROVENCE		
	Pays	THE PART OF THE PA		
Nº de télépho		04 42 96 08 12		
N° de télécopi		04 42 63 09 81		
	onique <i>(facultatif)</i>			
	的關係的共產黨	Les inventeurs sont necessairement de	es personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		่ Oui	ulaire de Désignation d'inventeur(s)	
E RAPPORT DE	RECHERCHE		vet (A'combire division et paus(omiation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		M	z Teure de l'allacormation)	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non		
Réduction du Taux Des redevances		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la decision d'admission à l'assistance gratuile ou indiquer sa référence): AG		
indiquez le no	ıtillsé l'imprimé «Suite», ımbre de pages jointes	1		
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
T. REN	vans - Gous	(CPT nº 96-1/207)	A Pretty	



BREVET D' ENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ Code de la propriété intellectuelle - Livre Vi



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite Nº 1 /1

REMISE RES FIECES	Réservé à l'INPI	Page suite N° 1/1	D.N./s
13 INF	MARSEILLE		
TIEU			
N° D'ENREGISTREME		44	
NATIONAL ATTRIBUÉ I	PAR L'INPI	Cat imputed and a second to the	
Vos références	s pour ce dossier (facultatif)	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire F01085	D8 829 @ W / 180
	ION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	
	TE DU BÉNÉFICE DE	Date Nº	
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation	
	Antérieure française	Date No	
	THE THEORET LIMINGHISE	Pays ou organisation	
DEMANDE	UR (Cochez/luña das 25.55	Date [] No	
Nom		K Personne morale Personne physique	
ou dénomina		CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Prénoms		·	
Forme juridio	que	ETABLISSEMENT PUBLIC	
N° SIREN			
Code APE-N	AF	[1,8,0,0,8,9,0,1,3] 7,3,1,1,2	
Domicile	Rue	3, RUE MICHEL-ANGE	
OU		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4
siège	Code postal et ville	7 5 7 9 4 PARIS cedex 16	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		FRANCE	:
N° de télépho			a.r.
N° de télécop	ie (facultatif)		
Adresse élect	ronique (facultatif)		
TA DEMANDED	t (Cochez l'une des 2 cases)	Personne morale	"ACOUNT MALEN
Nom ou dénominat		and the second s	
Prénoms	ion sociale		·
Forme juridiqu	le .		
N° SIREN			
Code APE-NAF			
	·		
Domicile	Rue		
ou કોરેge	Code postal et ville		ı
	Pays		
Nationalité			
de téléphon	e (facultatif)		
N° de télécopie			
	nique [facultatif]		
SIGNATURE D	U DEMANDEUR		
us du mani	DATAIRE	VISA DE LA PRÉFECTI	URE
	té da signataire)	OU DE L'INPI	
T. PENA.	1) - Gov 5 (CP1 n	og that	- 1
.1070	() (10-12 07 1	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedax 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécople : 33 (1) 42 94 66 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



requête en délivrance



-	Répond à l'inter	
	EC 2002	Page suite Nº 1/1.
UEU 13 INP	'I MARSEILLE	
Ale Distriction	. 021684	la
N° D'ENREGISTREMEN MATIONAL ATTRIBUÉ P	••	
- And the property of	Private statement statement and statement an	Cet Imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 1889 9 W / 18060
	pour co dossier (facultatif)	FU1085
M DÉGLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisation
ou requête du Bénéfice de		Date
la date de dépôt d'une		Pays ou organisation Date
DEMANDE	antérieure française	Pays ou organisation
		Date
Ed DEMANDE	In (Coolor line dos 2 cases	K) Reconnectionals
INOM		LA Personne intuals Li Personne intuals CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ou dénomina	tion sociale	THE STIENT SOLENIFIQUE
Prénoms		
Forme juridio	ue	ETABLISSEMENT PUBLIC
N° SIREN		[1 18 10 10 18 19 10 11 13]
Code APE-NA	\F	7 3 1 Z
Domicile	Rue	3, RUE MICHEL-ANGE
ou		
siège	Code postal et ville	17_15_17_19_14_] PARIS cedex 16
Nationalité	Pays	FRANCE
	75 15 15	FRANCE
N° de télépho N° de télécop		
	ie <i>yacutatij)</i> ronique <i>(fecultatij</i>)	
La Demanden	t (Cochez l'une des 2 coses)	
Nom	windshies and Assis (0262)	Personne morale.
ou dénominati	ion sociale	The state of the s
Prénoms		
Forme juridiqu	le	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Domicile	Rue	
ou cièce	Code postal et ville	
siège	Pays	
Nationalité		
N° de téléphon	e (facultatif)	
N° de télécopie [facultatif]		
Adresse électronique (facultatif)		
SIGNATURE D	U DEMANDEUR	
ou du mani	DATAIRE	VISA DE LA PRÉFECTURE
	té du signataire)	OU DE L'INPI
T. PENA	10- GOV > (CFI n	· 96-12 07).

Mémoire magnétique à détection de spin

La présente invention concerne une mémoire magnétique à détection de spin.

Les mémoires magnétiques sur silicium, encore appelées « MRAM » pour le terme anglais « Magnetic Random Access Memory » ont connu un développement très rapide ces dernières années et l'on pourra se référer à ce sujet par exemple au brevet américain US 5 650 958. Elles présentent en effet de nombreux avantages comme la non-volatilité de la mémoire « FLASH », la rapidité de la mémoire « SRAM » et la densité de la mémoire « DRAM ». Outre ces nombreux avantages, elles offrent aussi un fonctionnement à très basse tension.

Néanmoins, le procédé de fabrication des MRAM est complexe. Il nécessite un contrôle très précis de certains paramètres ainsi que l'emploi de matériaux peu répandus. Ces mémoires se révèlent ainsi difficiles à industrialiser de façon rentable et, jusqu'à présent, seuls quelques prototypes ont été produits.

Un premier type de transistor à spin tel que celui décrit dans le brevet américain US 5 654 566 se présente comme un transistor à effet de champ si ce n'est que la source, respectivement le drain, sont remplacés par un injecteur, respectivement un détecteur d'électrons polarisés en spin, tous deux en matériau magnétique aimanté.

20

25

Les électrons polarisés en spin sont injectés de l'injecteur dans le canal du transistor. Ils dérivent sous l'effet du champ électrique appliqué entre l'injecteur le détecteur. La grille sert à manipuler des spins (changer leur orientation) lors du parcours de l'injecteur au détecteur.

Les potentiels électriques des trois éléments, injecteur, grille et détecteur, sont conditionnés par le fonctionnement du transistor, si bien qu'il n'est pas possible de les modifier librement pour optimiser l'injection d'électrons polarisés en spin dans le canal, ni pour optimiser la détection de ces mêmes électrons.

On connaît par ailleurs le transistor à spin de type bipolaire tel que celui enseigné par le brevet américain US 5 962 905. Ici, l'émetteur et la base sont recouverts chacun d'une couche magnétique aimantée. Bien que ces deux éléments soient séparés par une jonction semi-conductrice, la plage de réglage de leur potentiel reste très limitée.

La présente invention a ainsi pour objet une mémoire magnétique à détection de spin dans laquelle l'injection et/ou la détection des électrons polarisés en spin sont sensiblement améliorées.

Selon l'invention, la mémoire est agencée sur une jonction semiconductrice formée de deux zones adjacentes, la première et la deuxième zone présentant une conductivité respectivement d'un premier et d'un second type, cette mémoire comportant une première et une deuxième cellules de connexion disposées de part et d'autre de cette jonction, chaque cellule étant pourvue d'un module d'aimantation; de plus, l'une au moins de ces cellules comporte une électrode de polarisation en sus de son module d'aimantation.

L'adjonction d'une électrode à proximité du module d'aimantation permet de modifier la polarisation de ce module sans perturber outre mesure le fonctionnement de la mémoire.

De préférence, l'un des modules d'aimantation jouxte la jonction semi-15 conductrice.

Selon un mode de réalisation privilégié, l'un au moins de ces modules d'aimantation comporte une couche tampon au contact de la zone dans laquelle il figure, une couche magnétique étant disposée sur cette couche tampon.

Avantageusement, cette couche tampon est en un matériau isolant et, suivant une caractéristique additionnelle, son épaisseur est telle qu'elle permette une conduction par effet tunnel entre la couche magnétique et la zone dans laquelle elle figure.

20

25

30

De plus, la distance entre les deux modules d'aimantation de la mémoire est inférieure au double de la longueur de diffusion de spin.

En outre, la première zone présente une conductivité de type p.

La présente invention apparaîtra maintenant avec plus de détails dans le cadre de la description qui suit d'exemples de réalisation donnés à titre illustratif en se référant à la figure annexée qui représente un schéma de la mémoire à détection de spin selon l'invention.

En référence à la figure 1, la mémoire magnétique est disposée sur un substrat semi-conducteur 100.

Le substrat 100 comporte une première zone 101 sur laquelle est disposée une première cellule de connexion 110. Cette première zone 101 présente une conductivité d'un premier type, le type p dans le cas présent, alors que le reste du substrat qui constitue une deuxième zone 102, présente une

conductivité du deuxième type, du type n dans le cas présent. La séparation des deux zones forme ainsi une jonction semi-conductrice 103.

3

La première cellule de connexion 110 est ici un injecteur d'électrons polarisés en spin. Elle comporte un premier module d'aimantation formé d'une première couche tampon 111 au contact de la première zone 101 et d'une première couche magnétique 112 disposée sur cette première couche tampon.

De préférence, ce premier module d'aimantation est disposé à proximité immédiate de la jonction semi-conductrice 103.

Les électrons polarisés en spin sont injectés de la première couche magnétique 112 dans la première zone 101.

Pour injecter et détecter des électrons polarisés en spin, il faut disposer de matériaux qui ont une forte polarisation électronique de spin : les matériaux ferromagnétiques sont naturellement de bons candidats. Ces matériaux peuvent être isolants, semi-conducteurs ou métalliques. Pour des dispositifs électroniques tels que les mémoires, il est préférable de recourir à des métaux ferromagnétiques car les semi-conducteurs ferromagnétiques sont des matériaux qui ont été synthétisés récemment et leur technologie n'est pas encore bien maîtrisée. De plus, la température de Curie de ces matériaux est assez basse, inférieure à 300°K, et ces matériaux ne peuvent donc pas être utilisés à température ambiante. Par contre, les matériaux ferromagnétiques conducteurs ont des températures de Curie très élevées, largement supérieures à 300°K. Leur technologie est bien maîtrisée et il existe une large gamme de métaux ferromagnétiques (purs et alliages) avec des propriétés magnétiques (champ coercitif, anisotropie magnétiques...) variées.

L'injection d'électrons à partir de métaux ferromagnétiques peut se faire de différentes manières, notamment au moyen d'une jonction tunnel. En effet, des expériences réalisées avec des métaux ferromagnétiques montrent que les experiences émis par ces métaux à travers des jonctions tunnels sont fortement polarisés en spin.

Ainsi, de préférence, la première couche tampon 111 est en un matériau isclarif tel que le dioxyde de silicium ou l'alumine.

Elle présente une épaisseur suffisamment fine, d'une fraction de nanomètre à quelques nanomètres, pour que la conduction entre la première couche magnétique 112 et la première zone 101 soit dominée par l'effet tunnel.

L'empilement première zone 101, première couche tampon 111, première couche magnétique 112, constitue donc une jonction tunnel.

25

30

De sorte que cette jonction tunnel puisse être polarisée en direct, la première cellule d'aimantation comporte une électrode de polarisation 113 en contact ohmique avec la première zone 101. Il suffit qu'une tension relativement faible, de l'ordre de quelques Volts, soit appliquée entre la première couche magnétique 112 et la première zone 101 pour décourber les bandes dans le semi-conducteur 101 à proximité de l'interface avec la première couche tampon 111. L'injection d'électrons dans la bande de conduction de ce semi-conducteur est alors assurée.

D'autre part une deuxième cellule de connexion 120 joue le rôle de détecteur d'électrons polarisés en spin. Disposée sur la deuxième zone 102, elle comporte un deuxième module d'aimantation qui, de préférence, est formée d'une deuxième couche tampon 121 au contact de la deuxième zone 102 et d'une deuxième couche magnétique 122 disposée sur cette deuxième couche tampon.

On a mentionné plus haut qu'une jonction tunnel permet d'accroître sensiblement l'efficacité d'injection des électrons polarisés. Une telle jonction permet de manière analogue d'améliorer la détection de ces électrons polarisés car la probabilité de passage d'un électron dans un matériau ferromagnétique à travers cette jonction dépend très fortement de son orientation de spin.

15

20

25

Ainsi, avantageusement, la deuxième couche tampon 121 est en matériau isolant pour réaliser une deuxième jonction tunnel matérialisée par l'empilement deuxième zone 102, deuxième couche tampon 121, deuxième couche magnétique 122.

Pour améliorer la sélectivité en spin de la détection, il est préférable de disposer une seconde électrode de polarisation 123 en contact ohmique avec la deuxième zone 102. A titre d'exemple, la différence de potentiel entre la deuxième couche magnétique 122 et cette deuxième électrode de polarisation est de l'ordre de quelques Volts.

Le courant injecté par la première cellule de connexion 110 à destination de la deuxième cellule de connexion est polarisé en spin. Autrement dit, il est constitué majoritairement d'électrons d'un type de spin, « spin up » ou « spin down ». Le taux de polarisation du courant est déterminé par la structure de bandes du matériau magnétique à l'interface avec la couche tampon. La polarisation de spin dépend de l'orientation de l'aimantation du métal ferromagnétique. Le courant injecté / a deux composantes G+ et G-, chacune

représentant le courant d'électron respectivement de « spin up » ou de « spin down ».

Au niveau de la deuxième cellule de connexion, le courant injecté est subdivisé en un courant de détection capté par la deuxième couche magnétique 122 et un courant de fuite capté par la deuxième électrode de polarisation 123. Le courant de détection et le courant de fuite dépendent de l'aimantation relative des deux modules d'aimantation.

On note i_p, respectivement i_{ap}, le courant de détection lorsque les aimantations des deux modules sont parallèles, respectivement antiparallèles.

On note de même j_p, respectivement j_{ap}, le courant de fuite lorsque les aimantations des deux modules sont parallèles, respectivement antiparallèles.

Les probabilités de transmission des électrons de « spin up » et de « spin down » dans la deuxième couche magnétique sont caractérisées par les coefficients α_+ et α_- , la probabilité de passer vers le contact ohmique étant caractérisée par le coefficient β qui lui est indépendant de la polarisation de spin.

En configuration parallèle, les différents courants sont reliés aux concentrations n_+ et n_- d'électrons respectivement de « spin up » et de « spin down » comme suit :

$$I = G_{+} + G_{-}$$
; $i_{p} = \alpha_{+} n_{+} + \alpha_{-} n_{-}$; $j_{p} = \beta (n_{+} + n_{-})$

En régime stationnaire et toujours pour une configuration parallèle des aimantations relatives des injecteurs et détecteurs nous avons :

$$G_{+} = \alpha_{+} n_{+} + \beta n_{+}$$
; $G_{-} = \alpha_{-} n_{-} + \beta n_{-}$
 $n_{+} = \frac{G_{+}}{\alpha_{+} + \beta_{-}}$; $n_{-} = \frac{G_{-}}{\alpha_{-} + \beta_{-}}$
 $i_{p} = \alpha_{+} n_{+} + \alpha_{-} n_{-} = \frac{\alpha_{+}}{\alpha_{+} + \beta_{-}} G_{+} + \frac{\alpha_{-}}{\alpha_{-} + \beta_{-}} G_{-}$

Lorsque les aimantations de l'injecteur et du détecteur sont en configuration antiparallèles, le courant détecté est modifié par rapport à la configuration parallèle :

$$G_{-} = \alpha_{+} n_{+} + \beta n_{+}$$
; $G_{+} = \alpha_{-} n_{-} + \beta n_{-}$

$$n_- = \frac{G_+}{\alpha_- + \beta} \quad ; \qquad n_+ = \frac{G_-}{\alpha_+ + \beta}$$

$$i_{ap} = \alpha_{+} n_{+} + \alpha_{-} n_{-} = \frac{\alpha_{+}}{\alpha_{+} + \beta} G_{-} + \frac{\alpha_{-}}{\alpha_{-} + \beta} G_{+}$$

5 Il s'ensuit que :

$$i_{p} - i_{ap} = \frac{\alpha_{+}}{\alpha_{+} + \beta} \left(G_{+} - G_{-} \right) - \frac{\alpha_{-}}{\alpha_{-} + \beta} \left(G_{+} - G_{-} \right)$$

$$i_p - i_{ap} = \left(G_+ - G_-\right) \frac{\beta(\alpha_+ - \alpha_-)}{(\alpha_+ + \beta)(\alpha_- + \beta)}$$

$$i_p + i_{ap} = \frac{\alpha_+}{\alpha_+ + \beta} \left(G_+ + G_- \right) + \frac{\alpha_-}{\alpha_- + \beta} \left(G_+ + G_- \right)$$

$$i_{p} + i_{ap} = \left(G_{+} + G_{-}\right) \frac{2\alpha_{+}\alpha_{-} + \beta\left(\alpha_{+} + \alpha_{-}\right)}{\left(\alpha_{+} + \beta\left(\alpha_{-} + \beta\right)\right)}$$

Nous introduisons les notations suivantes pour quantifier les asymétries du courant injecté, de la détection et du courant détecté :

$$G_{+}=G + \Delta G$$
; $G_{-}=G - \Delta G$; $où G = \frac{(G_{+}+G_{-})}{2} et \Delta G = \frac{(G_{+}-G_{-})}{2}$

$$\alpha_{+} = \alpha + \Delta \alpha ; \alpha_{-} = \alpha - \Delta \alpha ; \quad où \quad \alpha = \frac{(\alpha_{+} + \alpha_{-})}{2} \operatorname{et} \Delta \alpha = \frac{(\alpha_{+} - \alpha_{-})}{2}$$
$$i = \frac{(i_{p} + i_{ap})}{2} \operatorname{et} \Delta i = \frac{(i_{p} - i_{ap})}{2}$$

La quantité qui caractérise la sensibilité du détecteur est ⊿i/i, variation relative du courant de détection pour deux configurations d'aimantation :

$$\frac{\Delta i}{i} = \frac{\Delta G}{G} \times \frac{2\beta \Delta \alpha}{2\left[\alpha^{2} - (\Delta \alpha)^{2}\right] + 2\beta\alpha} = \frac{\Delta G}{G} \frac{\Delta \alpha}{\alpha} \frac{\beta}{\alpha \left[1 - \left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha}\right)^{2} + \frac{\beta}{\alpha}\right]}$$

En faisant l'hypothèse que $(\Delta\alpha)^2$ est sensiblement inférieur à α^2 , nous obtenons la relation suivante :

$$\frac{\Delta i}{i} \approx \frac{\Delta G}{G} \times \frac{\Delta \alpha}{\alpha} \times \frac{\beta}{\alpha + \beta};$$

10

5

△G/G caractérise la polarisation de spin des électrons injectés.

Δα/α caractérise l'anisotropie de transmission du détecteur.

Les rapports $\Delta G/G$ et $\Delta \alpha/\alpha$ valent quelques dixièmes d'unité, 0,4 environ pour un alliage de fer et de cobalt.

La limite de sensibilité dépend donc uniquement des propriétés des structures ferromagnétiques. Elle est atteinte pour α << β ou encore pour *i* << *j*. Le détecteur présente donc un courant plus faible (par rapport au courant injecté), mais avec une sensibilité maximale à la polarisation de spin dans le semi-conducteur. Pour un courant détecté représentant 10% du courant injecté, la sensibilité du détecteur sera égale à 90% de la sensibilité limite, donnée par le choix des matériaux ferromagnétiques.

En qualifiant de collecteur l'espace figurant entre le deux modules d'aimantation, ce collecteur contient une concentration non négligeable d'électrons non polarisés de spin lorsque le courant injecté est nul. Au fur et à mesure que des électrons polarisés en spin sont injectés, ces électrons

remplacent progressivement les électrons non polarisés. Dans le collecteur en régime stationnaire, une distribution de polarisation de spin P s'établit qui a la forme suivante:

$$P(x) = P(0) \exp(-x/L_s)$$

où x est la distance de l'électron à la jonction semiconductrice 103 et Ls la longueur de diffusion de spin.

$$L_{_{S}}\!\!=\!\!\sqrt{D\tau_{_{S}}}$$

5

10

15

35

avec D le coefficient de diffusion des électrons et τ_s le temps de relaxation de spin.

Il est donc préférable que la distance d qui sépare les deux modules d'aimantation soit inférieure à la longueur de diffusion Ls, bien que cette distance d puisse être plus importante, le double de la longueur de diffusion Ls par exemple, ceci au détriment de la sensibilité du détecteur.

Dans le silicium à température ambiante, le coefficient de diffusion des porteurs et le temps de relaxation de spin sont suffisamment élevés pour que les électrons conservent leur spin sur des longueurs de diffusion de plusieurs microns. Les temps de relaxation de spins d'électrons de conduction, mesurés dites « RPE » (pour Résonance techniques Paramagnétique Electronique), sont de l'ordre de 10⁻⁸ s. Ceci conduit à une valeur de L_s, la longueur de diffusion, de l'ordre de quelques microns. Pour des distances d inférieures à Ls, la relaxation de spin est donc un phénomène négligeable et le spin devient une caractéristique propre à chaque électron.

La mémoire selon l'invention peut notamment être fabriquée de la facon 25 suivante. Le procédé jusqu'à la partie contact est un procédé de fabrication CMOS traditionnel. Avant l'ouverture des contacts ou après le remplissage du contact par un métal, une étape supplémentaire est introduite. Un isolant de quelques nanomètres d'épaisseur est déposé; cet isolant peut être du dioxyde de silicium, de l'alumine ou tout autre diélectrique connu. Ensuite est réalisé le 30 dépôt du matériau ferromagnétique, un alliage de cobalt et de fer par exemple. Les deux contraintes imposées aux matériaux sont d'avoir une interface abrupte avec le diélectrique tout en maintenant une polarisation électronique élevée à l'interface. L'épaisseur de matériau magnétique déposée peut varier de guelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Ensuite est réalisé le dépôt d'un métal traditionnel comme du cuivre ou de l'aluminium, ou tout autre matériau

assurant une bonne continuité électrique. Le circuit est alors polli mécanochimiquement afin de laisser uniquement le matériau magnétique dans les zones d'injection et de détection. Le procédé peut alors reprendre son cours traditionnel.

La mémoire est écrite ou effacée avec un champ magnétique qui vient retourner l'aimantation de la première 112 ou de la deuxième 122 couche magnétique. Du fait que le courant passant dans le détecteur dépend de l'orientation relative des aimantations des injecteurs et détecteurs, l'état magnétique de la cellule est lu avec le courant traversant le détecteur. Comme 10 dans l'état de l'art, l'écriture de la mémoire peut être accomplie par le passage d'un courant à travers deux conducteurs métalliques isolés qui se croisent audessus de la couche magnétique qu'il s'agit d'aimanter.

Quand un courant de saturation traverse ces deux conducteurs, le champ magnétique généré à l'intersection de ceux-ci est suffisant pour faire passer les configurations d'aimantation d'un état parallèle à un état antiparallèle. Le courant de saturation est choisi de sorte que le champ magnétique combiné excède le champ critique du métal ferromagnétique, déterminé de manière prépondérante par l'anisotropie magnétique. De plus, si ce courant de saturation est appliqué à un seul des deux conducteurs, le champ magnétique généré est 20 insuffisant pour retourner l'aimantation. Finalement, l'agencement des conducteurs est tel que le champ généré par le courant de saturation est très localisé. Ce champ est inférieur au champ nécessaire pour modifier l'aimantation d'autres éléments magnétiques qui seraient situés à proximité de l'intersection des deux conducteurs.

Les deux directions possibles d'aimantation définissent alors deux états logiques possibles (couramment notés 0 ou 1) de la mémoire.

Naturellement, plusieurs mémoires individuelles ou unités telles que celle décrite ci-dessus peuvent être associées pour réaliser un ensemble de mémorisation.

La structure de cette unité lui permet d'être intégrée avec des composants élémentaires tels des transistors, diodes ou capacités. Ces composants permettent de manipuler le courant de lecture à travers les différentes unités et ainsi de conduire à un ensemble de mémorisation à accès aléatoire (« RAM »).

Actuellement, l'ensemble des mémoires non volatiles (« EEPROM », « FLASH », « FeRAM », « MRAM ») utilisent des procédés de fabrication qui ne

25

30

sont pas standards. La fabrication nécessite l'ajout de quatre à cinq niveaux de masquages, d'où un surcoût d'environ 20%.

Selon l'invention, il devient possible de fabriquer des mémoires non volatiles avec un procédé CMOS conventionnel, sans augmenter considérablement les différents niveaux de masquage. En outre, par comparaison aux mémoires « Flash », la mémoire selon l'invention fonctionne à basse tension et ne nécessite pas de pompe de charges. Il s'agit là d'un avantage déterminant pour les applications mobiles.

L'invention est particulièrement adaptée à la technologie dite « System 10 On Chip » ou « SOC ». La technologie SOC intègre l'ensemble des composants sur une puce unique : micro-contrôleur, mémoires « SRAM » et « DRAM », logique dédiée, « MEMS », senseurs chimiques et bien sûr, mémoires non-volatiles. Il est alors nécessaire d'avoir un procédé de fabrication le plus standardisé possible.

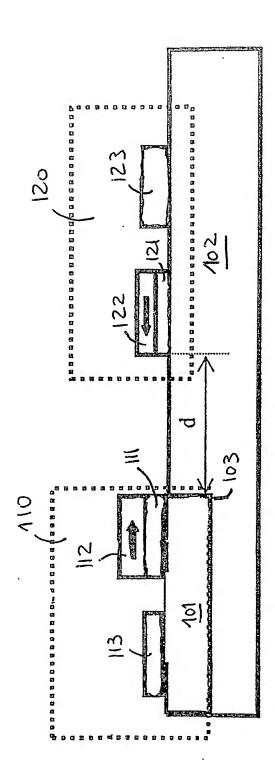
L'exemple de réalisation de l'invention présenté ci-dessus a été choisi pour son caractère concret. Il ne serait cependant pas possible de répertorier de manière exhaustive tous les modes de réalisation que recouvre cette invention. En particulier, tout moyen décrit peut-être remplacé par un moyen équivalent sans sortir du cadre de la présente invention.

REVENDICATIONS

5

10

- Mémoire magnétique à détection de spin agencée sur une jonction semiconductrice 103 formée de deux zones adjacentes, la première 101 et la
 deuxième 102 zone présentant une conductivité respectivement d'un
 premier et d'un second type, comportant une première 110 et une
 deuxième 120 cellules de connexion disposées de part et d'autre de
 ladite jonction 103, chaque cellule étant pourvue d'un module
 d'aimantation 111-112, 121-122, caractérisée en ce que l'une au moins
 de ces cellules comporte une électrode de polarisation 113, 123 en sus
 dudit module d'aimantation.
- Mémoire selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'un desdits modules d'aimantation 111-112 jouxte ladite jonction.
- Mémoire selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l'un au moins desdits modules d'aimantation comporte une couche tampon 111, au contact de ladite zone 101, une couche magnétique 112 étant disposée sur cette couche tampon.
 - 4) Mémoire selon la revendication 3, caractérisée en ce que ladite couche tampon 111 est en un matériau isolant.
- Mémoire selon la revendication 4, caractérisée en ce que l'épaisseur de ladite couche tampon 111 est telle qu'elle permette une conduction par effet tunnel entre ladite couche d'aimantation et ladite zone.
 - Mémoire selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la distance entre les deux modules d'aimantation 111-112, 121-122 est inférieure au double de la longueur de diffusion de spin.
 - 7) Mémoire selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que ladite première zone 101 présente une conductivité de type p.



DESIGNATION DE L'INVENTEUR

No d'enregistrement national: 0216844

Titre de l'invention:

MEMOIRE MAGNETIQUE A DETECTION DE SPIN

Le soussigné RENAUD-GOUD Conseil désigne en tant qu'inventeur (s) :

- SAFAROV Viatcheslav 34, cours Julien 13006 MARSEILLE

Date et signature du mandataire :

le 27 décembre 2002

T. RENAUD-GOUD (C.P.I. n° 96-1207)

PCT/FR2003/003863